Present status of Laser Undulator Compact X-ray source (LUCX) (4)*

Masfumi Fukuda^{#,A)}, Aryshev Alexander^{A)}, Sakae Araki^{A)}, Abhay Deshpande^{A)},

Yosuke Honda^{A)},Kazuyuki Sakaue^{C)}, Noboru Sasao^{D)}, Nobuhiro Terunuma^{A)},

Junji Urakawa ^{A)}, Masakazu Washio ^{C)}

^{A)} High Energy Accelerator Research Organization

1-1 Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305-0801, Japan

^{B)} SOKENDAI: The Graduate University for Advanced Studies

1-1 Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305-0801, Japan

^{C)} Research Institute for Science and Engineering, Waseda University

17 Kikui-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0044, Japan

^{D)} Research Core for Extreme Quantum World, Okayama University

Tsushima-naka 3-1-1, Okayama 700-8530, Japan

Abstract (英語)

We have developed a compact X-ray source via inverse Compton scattering between an electron beam and a laser pulse stacked in an optical super-cavity at Laser Undulator Compact X-ray (LUCX) accelerator in KEK. The accelerator consists of a photo-cathode RF-gun and an S-band accelerating tube and now produces the multi-bunch electron beam with 100 bunches, 0.5nC bunch charge and 40MeV beam energy. It is planned to upgrade the RF-gun and the RF system of the accelerator and the super-cavity in order to increase the X-ray yield. The new RF-gun with high mode separation and high Q value has installed and estimated the performance. The dark current has dropped to about half and the emittance is improved by about half compared with that of the old gun. A new klystron for the gun will be installed to provide good compensation with a high-intensity multi-bunch electron beam. A new optical super-cavity consisting of 4 mirrors is also being developed to enhance the stacking power in the cavity and to reduce the laser size at the focal point. In this paper, the status and future plan of the accelerator will be reported.

KEK 小型電子加速器(LUCX)の現状報告(4)

1. はじめに

我々は高エネルギー加速器研究機構(KEK)に設け た小型電子加速器(LUCX) (図 1) でパルスレーザー 共振器を用いた逆コンプトン散乱による小型X線源 の開発を行っている。量子ビーム基盤技術開発プロ グラムにおいて、この加速器ではパルスレーザー共 振器の開発、これを用いた X線生成技術、X線検出 器の開発を行っている。X 線(33keV)はこの光共振 器内に蓄積されたレーザーパルス(1064nm)と電子 ビーム(43MeV)とのコンプトン散乱により生成する。 高輝度 X 線源としては GeV オーダーの電子ビーム 蓄積リングを利用したものがあり、高輝度で高い安 定性をもつが、一般的に装置が巨大で高価であり使 用できる場所は限られている。しかしレーザーコン プトン散乱の方法では GeV オーダーの蓄積リング を用いた放射光によるX線源に比べ、より低いエネ ルギーの電子ビームで同じエネルギーのX線を得ら れるため、蓄積リングを小型化でき比較的安価に装 置を構築できることが期待される。

この加速器ではいくつかの段階を経てレーザーコ

mfukuda@post.kek.jp

ンプトン散乱を用いた X 線源の開発を行ってきた。 第1段階として電子源の開発を行い、220nC/train、 100bunches/train のマルチバンチ電子ビームの生成に 成功した^[1]。そして第2段階として加速管を追加し 40MeV までエネルギーを上げた^[2]。この電子ビー ムとパルスレーザー共振器を用いた逆コンプトン散 乱による X 線生成実験を行い、40nC/train, 100bunches/trainの電子ビームと蓄積されたパルスエ ネルギー110µJ/pulse のレーザーパルスとの衝突によ り X 線を生成し、ほぼ予想値と一致した 1x10⁴ photons/train のX線が得られた^[3]。ただ同時に RF 電子銃からのダークカレントによる X 線検出器への バックグラウンド信号の問題、RF システムに起因 する電子ビームのバンチ間隔のずれ、ダメージ閾値 を超えることによる光共振器のミラー損傷など、い くつか問題も判明した。生成 X 線数もさらに増強す る必要がある。

これらを解決するために、新しい RF 電子銃の導入、RF システムの変更、4 枚のミラー構成される新 しい光共振器の導入とアップグレードを計画してい る⁽⁴⁾。新 RF 電子銃はすでに導入されビーム試験を 行った。その他も準備を行っている。また、ビーム ラインの改修も行い、本年 3 月に完成した(図1)。 本稿では、この小型電子加速器の現状と今後の計画 について報告する。

^{*} Work supported by a Grant-In-Aid for Creative Scientific Research of JSPS (KAKENHI 17GS0210) and a Quantum Beam Technology Program of JST



図1:小型電子加速器のビームライン

2. アップグレードの進捗状況

2.1 新 RF 電子銃とその試験結果

電子ビーム強度や品質向上、ダークカレントの低 減のため、新しい RF 電子銃^[5]を導入した。これは 従来と同じ 1.6cell であるが Cavity の壁面構造は滑 らかな曲線になっている(図 2)。さらに端板は溶接、 チューナー穴はなくし表面を押して変形させるタイ プに変更、レーザー光入射用の斜めポートもなくし た。これにより Q 値は約 14000 と現在の RF 電子銃 の約 1.8 倍になった。もうひとつの特徴はπモード と 0 モードの共振周波数差が 8.62MHz と従来の約 2.5 倍になっていることである。



図2: RF 電子銃の写真と形状

この新 RF 電子銃はビームライン改修前にすでに 導入しビーム試験を行い、ダークカレントおよびエ ミッタンスを測定した。また電子銃単独運転で 300 バンチのマルチバンチビーム生成試験を行った。

新 RF 電子銃のダークカレントは約半分に低減で きた。図3は入力 RF パワーに対する1RF パルス当 たりのダークカレントの電荷量をプロットしたもの である。パルス幅2µsの矩形波を入力した。カソー ドは Cs-Te で量子効率は約0.3%である。新 RF 電子 銃は約250時間のコミッショニング後、古い電子銃 は2年以上運転後に測定した。このダークカレント はビームライン途中でのロスでX線検出器へのバッ



図3:新旧 RF 電子銃の暗電流の測定結果

クグラウンド信号を作る原因となっており、この改 善で X 線検出における S/N 比の向上が期待できる。 新 RF 電子銃でのエミッタンスの最小値は X,Y で それぞれ 3.8π 、 1.5π mm mrad と以前の電子銃のと きの半分以下まで改善した。図 4 はソレノイド磁場 の強度に対するエミッタンスを測定した結果である。 測定は 40MeV,0.4nC/bunch,4bunches の電子ビームで 行われ、エミッタンスは Q スキャン法を用いて測定 した。新 RF 電子銃は Q 値が高く加速電場も高くな り空間電荷効果によるエミッタンス悪化が低減され た。エミッタンス最小になる磁場強度が新電子銃の ほうで高くなっているのもビームエネルギーが上 がっていることを示している。



図4:新旧RF電子銃のエミッタンスの測定結果.

図5は電子銃単体運転時の300 バンチのマルチバ ンチビーム生成の試験結果で、5.24MeV、バンチ間 エネルギー差1%、全電荷量140nCのビームを生成 できた。図5の下は電流モニタICTの生信号であり、 各バンチの電荷量が分かる。今後、最大8000 バン チまでのビーム生成を計画している。また、ビーム エネルギーを上げるため3.5cellのRF電子銃の製作 も行っている^[6]。



図5:300バンチビーム生成時の運動量とICT 信号

2.2 1000 バンチのレーザーパルス生成試験

RF 電子銃用のレーザーの試験として 1000 バンチ (パルス幅 2.8µs)をポッケルセルで切り出す試験を 行った。現在のポッケルセル結晶は KD*P である。 これは長いパルス幅を切り出すと図 6(左)のように リンギングが起きてしまう。そこでこのピエゾエレ クトリックリンギングの小さい BBO 結晶(Model 1150-6-1064, LASERMETRICS)に変更した。この結 晶で試験した結果が図 6(右)である。きれいに切り 出せているのがわかる。今後は最終目標である 8000 バンチ(パルス幅 22.4µs)まで切り出すためにこ の HV 電源を新しいものに更新し試験する。



図6:1000バンチ(2.8µs)を切り出した時の様子.

2.3 RF システム

RF 電子銃用にクライストロンを新たに追加し、 図 7(右)のように電子銃と加速管で RF システムを独 立にする準備をしている。マルチバンチビーム加速 におけるビームローディングは RF を満たす過渡期 にビームを乗せるΔt 法で補正している。このタイミ ングを各々で独立に調整可能となり、両方でエネル ギー補正が出来るようになる予定である。

また、RF 電子銃単体での運転で最大 8000 バンチ の電子ビーム生成を計画しており、この追加するク ライストロン(TOSHIBA E3729)は最大パルス幅 24µs となっている。現在これの単体動作試験の準備中で 間もなく開始する予定である。

2.4 新ビームライン

新しいビームライン図 1(下)への改修は 3 月に完 了、7 月には施設検査に合格した。以前のライン(図 1(上))からの主な変更点は X 線の収量増加のために レーザーとの衝突点と X 線検出器の距離を縮めたこ とと検出器へのバックグラウンド信号低減のために ビームダンプを下流へ移動したことである。

また 30 度偏向電磁石の下流で Coherent Diffraction Radiation(CDR)を利用したマイクロ波および軟 X 線 源の開発^[7]が今後行われる。



図7:RFシステム

3. 今後の予定

現在、新しく追加するクライストロンの単独試験 運転の準備中である。この試験終了後 RF システム を変更し、50MeV, 200nC/train, 100bunches/train のマ ルチバンチ電子ビーム生成およびこれを用いた X 線 生成実験を行う。その後は加速管を取り除き RF 電 子 銃 単 独 運 転 を 行 う 。 始 め の 目 標 は 5MeV, 3000bunches/train, 0.5nC/bunch のマルチバンチビー ム生成である。最終的には 8000bunches を目指す。 この電子ビームを用いた軟 X 線生成実験も行う予定 である。これらのパラメータは表 1,2 にある。この ときの予想 X 線数は 1.8 x10⁷ photons/train(< 20mrad) となる。

表1:電子ビームパラメータ(in future plan)

Energy	5MeV	50MeV
Intensity	0.5nC/bunch	2nC/bunch
Num. of Bunch	8000 bunches	100 bunches
Bunch spacing	2.8 ns	2.8 ns
Bunch length (FWHM)	10 ps	10 ps
Repetition Rate	12.5 train/sec	12.5train/sec
(σ_x, σ_y) at C.P.	200µm, 60µm	80µm, 40µm
表 2: レーザーパラメータ (in future plan)		

Wave length	1064nm
Intensity	10mJ/pulse
Pulse width	7ps
Beam size(σ_x, σ_y)	8µm, 8µm

参考文献

- K. Hirano, et al., "High-intensity multi-bunch beam generation by a photo-cathode RF gun", Nucl. Instr. and Meth. A560, pp233-239 (2006).
- [2] S. Liu, et al., "Beam loading compensation for acceleration of multi-bunch electron beam train", Nucl. Instr. and Meth. A584, pp1-8 (2008).
- [3] K. Sakaue, et al., "Demonstration of Multi-Pulse X-ray Generation via Laser-Compton Scattering Using Pulsed-Laser super-cavity", Proc of LINAC08, Victoria, British Columbia, Canada (2008).
- [4] M. Fukuda, et al., "Future plan of Laser Undulator Compact X-ray source (LUCX)", Proc of the 6th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan.
- [5] A. Deshpande, et al., "Design of a mode separated RF photo cathode gun", Nucl. Instr. and Meth. A600, pp361-366 (2009).
- [6] T. Aoki, et al., "Development of a 3.5cell S-Band photocathode RF electron gun", in this meeting.
- [7] A. Aryshev, et al., "A Compact Soft X-ray Source based on Thomson Scattering of Coherent Diffraction Radiation", Proc of IPAC'10(MOPEA053).